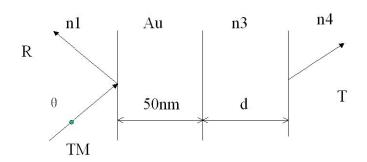
Assignment 3

ASSIGITITETIU O Student ID : 45875852 Due time : Dec 11, 2020 (Friday) Grade : _____

Name: 陈 稼 霖

Problem 1 Score: _____. Consider the following four layer structure: $n_1 = 1.73$, $n_3 = 1.45$, $n_4 = 1.33$, $\lambda = 0.6328 \,\mu\text{m}$, $d = 0, 10, 30, 50 \,\text{nm}$. Plot R vs θ with different d and T vs θ with different d. You can use the software you learned in class or any software you like.



Solution: 首先,查阅教科书第 4 章第 4.2 节表 4.1 (P80) [1] 得知金在波长 $\lambda = 0.6328 \, \mu \text{m}$ 处折射率约为 $n_{\text{Au}} = 0.17 + 3.0j$. 然后,编写 Lumerical 脚本,依次输入题设给定的波长、各层介质折射率和厚度,取入射角范围为 $\theta \in [0,90^{\circ}]$,用 Lumerical 脚本语言内置的 stackrt 函数(算法根据传输矩阵法设计)计算在不同入射角条件下该 四层介质结构对平面波的反射率和透射率,以上过程用 for 循环遍历题设给定的第三层介质厚度 d 重复进行,代码 如下,各行代码对应操作见其注释.

```
clc; closeall; clear;
1
   n = [1.73; 0.17 + 3.0 * 1i; 1.45; 1.33]; # 从左至右各层介质折射率
2
   f = c / 632.8e - 9; # 入射光频率 (单位: Hz)
3
   theta = 0:.1:90; # 遍历入射角(单位: 度)
4
   for (d3 = [0, 10e-9, 30e-9, 50e-9]){ # 遍历第3层介质厚度
5
      d = [0; 50e - 9; d3; 0]; # 从左至右各层介质厚度(单位: m), 其中 0 代表延伸至无穷
6
         远
      RT = stackrt(n, d, f, theta); #用传输矩阵法计算反射率与折射率
7
      visualize (RT);
8
      plot(theta, RT.Rp, RT.Tp); # 绘制TM模反射率与折射率关于入射角变化的曲线
9
      setplot ('y_{\sqcup}min', -.1);
10
11
      setplot ('y_{\square}max', 1.2);
12
      setplot ('xulabel', 'Incidentuangle: uthetau/udegree');
       setplot('yulabel', 'ReflectivityuoruTransmittance');
13
14
      legend ('TMuwave Reflectivity R', 'TMuwave Transmittance T');
15
```

最后,绘制在第三层介质厚度 d 取不同值的条件下,入射该四层结构的 TM 模平面波的反射率和透射率随入射角 θ 变化的关系,如组图1.

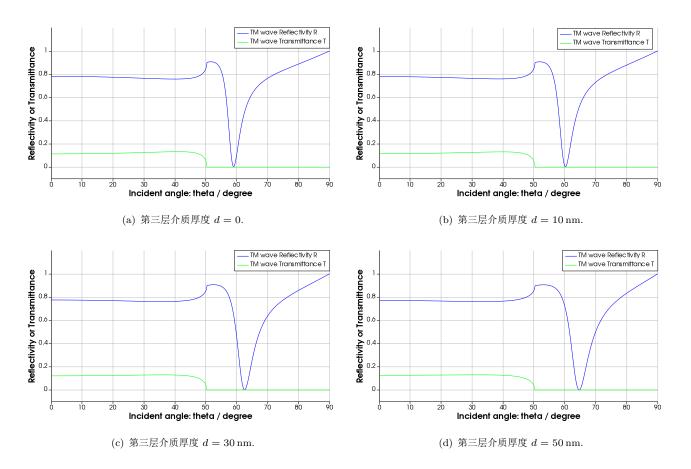


图 1: 在第三层介质厚度 d 取不同值的条件下,入射该四层结构的 TM 模平面波的反射率和透射率随入射角 θ 变化的关系.

根据上面的反射率和透射率曲线,我们可以总结出以下现象:

- (0) 随着入射角 θ 由 0° 增大, TM 模的反射率缓慢下降, 透射率缓慢上升;
- (1) 但当 θ 超过约 40° 后,反射率显著上升,透射率显著下降;
- (2) 当 θ 达到 50.3°, 反射率达到一个极大值, 而透射率降为零;
- (3) 此后继续增大入射角,折射率始终保持为零而不再改变,反射率先减小至一个接近于零的极小值,后又再次增大;
- (4) 最终反射率在 $\theta = 90^{\circ}$ 时达到 1,
- (5) 随着第三层介质的厚度 d 的增加, 反射率的极小值点右移.

从物理的角度,我们不难理解上面的曲线反映的现象:

- (1) 光由第三层介质进入第四层介质的过程,实际上是一个从光密介质入射光疏介质的过程,故当 θ 超过约 40° 后,随着 θ 的继续增大,由第三层进入第四层介质时的反射率显著增大,从而光更难从第三层和第四层介质的交接面出射,因此在 $40^\circ < \theta < 50.3^\circ$ 的范围内,总透射率显著降低,而总反射率相应地显著升高;
- (2) 利用 Snell 定律,可以算出当 $\theta = 50.3^{\circ}$ 时,光在第三层和第四层介质的交界面上恰好达到全反射:

$$n_1 \sin \theta = n_3 \sin \theta_{3 \to 4,c} = n_4 \sin 90^\circ \Longrightarrow \theta \approx 50.25^\circ,$$
 (1)

因此,此时完全没有任何光从第三层和第四层介质的交界面上出射,总透射率降至零,而总反射率相应地达 到极大值;

- (3) 当继续增大 θ ,光在第三层和第四层介质的交界面上全反射,从而使总透射率继续保持为零,而此时光在中间的金层和第三层介质中来回反射,由于金存在非零的折射率虚部,即金层对光场具有吸收作用,而 θ 增大,光在金层中走过的路程变长,金层对光的总吸收率增大,因此总反射率相应地降低,而又因为从第一层介质到金层的反射率随着 θ 的增大而增大,故再继续增大 θ ,进入金层的光的比例减小,金层对光的总吸收量减小,因此总反射率再次增大;
- (4) 最终当 $\theta = 90^{\circ}$ 时,入射平面波平行于第一层介质与金层间的交界面传播,完全不进入金层,因此反射率达到 1,
- (5) 增大 d 意味着,第三层介质对光的束缚能力变强(准确地说,光在中间两层介质中传播的时间内,有更大比例的时间是被第三层介质所容纳的),因此金层对光的吸收作用相对减小了,从而延缓了反射率极小值的到来.

参考文献

[1] Chin-Lin Chen. Foundations for guided-wave optics. John Wiley & Sons, 2006.

П